

EXTEC[®]

EXTEC[®] LABPOL 研磨 / 拋光

Labpol 8" 雙盤型研磨 / 拋光機
適合準備樣品

8" (203mm) 尼龍底盤

- ◆ 雙盤拋光機，連兩個 8" (203mm) 尼龍底盤及兩個固定環。轉速約 50 - 500rpm，並備有轉速顯示屏。
- ◆ 在底盤的附近設有可彎曲軟管，出/入水管接駁口設置在儀器的背面，並附有開關龍頭，可直接將水沖向樣品，對研磨工序十分有幫助。



規格說明

馬達：	可調速：0.4HP (0.3KW) 馬達及控制器
底盤支撐：	快速更換式底盤
底盤直徑：	兩個直徑 8" (203mm) 底盤
潤滑方式：	研磨時用水潤滑
轉速：	50-500rpm，連轉速顯示屏
尺寸：	闊度： 24 1/2" (622mm) 深度： 24 1/2" (622mm) 高度： 12" (305mm) 重量： 73 lbs. (34kg)

EXTEC® Labpol 8” 雙盤型 研磨 / 拋光機

訂購資訊

貨號	貨品簡介
10248.35	EXTEC LABPOL 8” (203mm) 雙盤型研磨 / 拋光機 (包括 2 份 10208.35 及 10206.35)
10208.35	EXTEC 8” 尼龍底盤
10206.35	EXTEC 8” 底盤保護圈
10249.35	EXTEC 8” 沙紙固定環
10204.35	EXTEC 8” 底盤保護蓋



锦贤科技
GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市锦贤科技有限公司

SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934

网站: www.gene-sea.com

邮箱: genesea@126.com

Q Q: 510244122 32174454